## 中國激光 第12卷 第4共

# 超音速 F-F<sub>2</sub>-NH<sub>3</sub> 体系中产生的 NF(b<sup>1</sup>2<sup>+</sup>) ——一种可能的可见化学激光介质

庄 琦 黄瑞平 崔铁基 袁启年 桑凤亭 张存浩

(中国科学院大连化学物理研究所)

提要:采用经过改装的连续波超音速 HF 化学激光器,在 F-F<sub>2</sub>-NH<sub>3</sub> 体系中成 功地直接产生电子激发态 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ ),测得了 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )化学发光强度沿气流方向的 分布,并由此求得了 NH<sub>3</sub> 和 DF 分子对 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )的猝灭速率常数。

### Generation of NF $(b^1\Sigma^*)$ in the F-F<sub>2</sub>-NH<sub>3</sub> system via a supersonic regime —— a potential visible chemical laser medium

Zhuang Qi, Huang Ruiping, Cui Tieji, Yuan Qinian, Sang Fengting, Zhang Cunhao

(Dalian Institute of Chemical Physics, Academia Sinica)

Abstract: By using a remodeled supersonic CW HF chemical laser, the direct production of electronically excited species NF  $(b^{1}\Sigma^{+})$  becomes feasible in the F-F<sub>2</sub>-NH<sub>3</sub> system. This is most likely accomplished via the mechanism **pr**oposed by Hack, *et al* plus the V-E energy transfer process NF( $a^{1}d$ ) + HF(v)  $\rightarrow$  NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ ) + HF. The intensity distribution on NF  $b^{1}\Sigma^{+} \rightarrow$  $X^{3}\Sigma^{-}$  emission along the gas flow direction, as well as the quenching rate constants of NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ ) by NH<sub>3</sub> and DF are obtained.

31 1

RHA-AH-M

擅依於为 第288. 5272. 5255 A<sup>m</sup>。

近年来由于对电子跃迁可见波段化学激 光产生浓厚兴趣,对电子激发态 NF 的研究 正在不断发展<sup>[1~4]</sup>。最初兴趣集中在 H-NF。 体系产生激发态 NF<sup>[1~83]</sup>,其缺点是取得 H 原子比较困难。近来 Hack 和 Horie 研究了 F-NH。体系<sup>[4]</sup>,认为在 F-NH。体系中只能 产生 NF(a<sup>1</sup>4</sup>)态,必须靠通入 O<sub>2</sub>(a<sup>1</sup>4)传能

#### 才能产生 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )态。

本文报告了在连续波超音速流动的 F-F<sub>2</sub>-NH<sub>3</sub>体系中可以直接产生NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )态,并不必依靠通入O<sub>2</sub>( $a^{1}\Delta$ )传能泵浦。

对超音速(F+F<sub>2</sub>)气流同音速的 NH<sub>3</sub> 气 流的扩散混合及反应进行了研究,已观察到 了 NF $b^{1}\Sigma^{+} \rightarrow X^{3}\Sigma^{-}$  跃迁中强的 (0,0) 和弱 的(1,1),(2,2)三条带的荧光谱线,及(0,0) 带沿气流方向的衰减过程。

收稿日期: 1984年5月8日。

. 221 .

实 验

实验装置是由经改装的超音速连续波 HF化学激光器和光学多通道分析仪系统 (OMA-2)组成的。图1为实验装置示意图。



 $F_2 和 D_2 二股气体在燃烧室中燃烧,将$  $过量的 F_2 部分分解为 F 原子, (F+F_2)气流$ 经列阵喷管的主喷管膨胀为超音速气流。在列阵喷管的副喷管中通入 纯度 为 99.999%的 NH<sub>3</sub> 气,形成音速的 NH<sub>3</sub> 气流。(F+F<sub>2</sub>)和 NH<sub>3</sub> 二股气流通过扩散混合,反应产生激 $发态 NF(<math>b^1\Sigma^+$ )。

光腔沿气流方向的长度为 30 cm。用同 样长度的有机玻璃作窗口,上下用 He 气对 吹防止 NH4F 在窗口沉积。

实验中光腔压力在  $2\sim 5 \text{ Torr, } (F+F_2)$ 气流的流速约 2000 m/s, NH<sub>8</sub> 气流的流速约  $400 \text{ m/s, NF}b^1\Sigma^+ \rightarrow X^3\Sigma^-$  跃迁的荧光强度沿 气流方向的分布, 是经过一组光学系统, 用光 学多通道分析仪 (OMA-2)系统记录, 其分辨 率可达 1 Å。

#### 三,结果和讨论

由光学多通道分析仪 (OMA-2) 系统记录到的荧光谱线中有极强的 5288 Å 和弱的 5273、5251 Å 谱线。它们依次为 NF $b^1\Sigma^+ \rightarrow X^3\Sigma^-$  跃迁的(0, 0)、(1, 1)、(2, 2)带谱线,





其典型谱线图见图 2。上述三个谱带的文献 值依次为 5288, 5272, 5255 Å<sup>[5]</sup>。

同时还记录到强的 3360 Å 和弱的 3370 Å 谱线. 它们属于 NHA<sup>3</sup>Ⅱ→X<sup>3</sup>Σ(0,0)和(1,1) 带的跃迁谱线。此外谱图中还有强的 5167 Å 谱线 属于 NH₂ 的荧光谱线。 强的 5204 Å 谱线,其强度与 NH₃ 流量有明显依赖性,尚 未归属,很可能是 NH₃ 的一支荧光谱线。

以上这些谱线为 Hack 等提出的在 F-NH<sub>3</sub>体系中产生 NF(a<sup>1</sup><sub>4</sub>)态的下列机制 提供了重要的旁证。

 $F + NH_3 \longrightarrow NH_2 + HF(v \leq 2)$  (1)

 $F + NH_2 \longrightarrow NH + HF(v \leq 4)$  (2)

 $F_2 + NH \longrightarrow NF(a^1 \Delta) + HF$  (3)

但 Hack 等认为在 F-NH<sub>a</sub> 体系中并不存在下列 V-E 传能过程:

 $NF(a^{1} \Delta) + HF(v > 2) \longrightarrow NF(b^{1} \Sigma^{+}) + HF$ (4)

本实验结果表明,在  $F-F_2-NH_3$  体系中不 另外通入任何其它激发态粒子也能产生  $NF(b^{1}\Sigma^{+})$ 态,它极可能来源于在  $F-F_2-NH_3$ 体系中(4)式的 V-E 传能过程,而(4)式所需 的HF(v)应当是由(2)式所产生。

值得指出的是, HF(v)的弛豫速率要比 NF(a<sup>1</sup>4)的弛豫速率快4个量级, 所以(4)式 能否进行的关键在于保证 HF(v) 不被弛豫 掉。本研究装置所用列阵喷管能使(F+F<sub>2</sub>) 和 NH<sub>3</sub> 二股气流迅速混合和反应, 从而使得

. 222 .

HF(v)在被弛豫前即和NF( $a^{1}\Delta$ )碰撞,进行 V-E 传能产生NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )。Hack 等在他们 不通入 O<sub>2</sub>( $a^{1}\Delta$ )的 F-NH<sub>3</sub> 体系中所以未能 观察到有NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )态,其原因应当在于在 他们的亚音速气流中(流速为 8-14 m/s), HF(v)已被迅速弛豫掉了。

除上述通过 (4) 式 V-E 传能过程产生 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ ) 态机制外,并不排斥可能存在由 NF( $a^{1}\Delta$ )同除 HF(v)以外的其它激发态粒子 E-E 或 V-E 碰撞传能的过程,如与在实验 中观测到的 NH 和 NH<sub>2</sub> 激发态粒子的碰撞 传能。

实验中我们测得了NF $b^{1}\Sigma^{+} \rightarrow X^{3}\Sigma^{-}(0,0)$ 既迁荧光强度沿气流方向的分布(见图 3)。 根据实验条件以及荧光强度沿气流方向的衰 减数据,可计算得到 HF 和 NH<sub>3</sub> 粒子对 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )的猝灭速率常数。



强度沿气流方向的分布

#### 由反应式

NF  $(b^{1}\Sigma^{+}) + M \xrightarrow{k_{M}} NF(X^{3}\Sigma^{-}) + M$ 可以写出连续流动体系 NF $(b^{1}\Sigma^{+})$ 的衰 减方程:

$$\frac{\overline{u} \frac{d[\operatorname{NF}(b^{1}\Sigma^{+})]}{dx}}{= -A_{21}[\operatorname{NF}(b^{1}\Sigma^{+})]} - \sum_{u} k_{M}[\operatorname{NF}(b^{1}\Sigma^{+})][M] \quad (5)$$

(5)式经整理可写成:

 $d\ln[\mathrm{NF}(b^{1}\Sigma^{+})] = -\left(\frac{A_{21} + \Sigma k_{M}[M]}{\overline{u}}\right) dx$ (6)

式中, $\bar{u}$ 为气流平均速度; $A_{21}$ 为 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ ) 的自发发射系数; $k_{M}$ 为 M 粒子对 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ ) 粒子的猝灭速率常数。

由 OMA-2 记录得到的 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ ) 荧光强度沿气流方向 x 的衰减数据,将 In[NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )] 对 x 作图,可求得直线的斜 率,由此斜率即可求得  $k_{M}$ 。图4 为某二次实 验测得的衰减过程图。



x (cm)

图4 NF(b<sup>1</sup>S<sup>+</sup>)沿气流方向的衰减过程

为简化计算,假设:

1. 反应后 F<sub>2</sub> 和 F 粒子数已很小,它们 对 NF(δ<sup>1</sup>Σ<sup>+</sup>)的猝灭作用可略去不计;

2. He 对激发态粒子的猝灭速率一般都 极慢,故其对 NF(b<sup>1</sup>Σ<sup>+</sup>)的猝灭作用也略去不 计;

3. DF 和 HF 对激发态粒子的猝灭效 率很接近, 在本实验条件下 DF 粒子数约为 HF 粒子数的 4 倍, 故计算中近似地将 HF 粒 子当作 DF 粒子来处理。

经过以上简化后,(6)式可写成:  
$$d\ln[NF(b^{1}\Sigma^{+})]$$

$$= -\left(\frac{A_{21} + k_{\mathrm{NH}_3}[\mathrm{NH}_3] + k_{DF}[\mathrm{DF}]}{u}\right)$$

式中, K 为图 4 直线的斜率。 已知  $A_{21}$ = 43.5s<sup>-1</sup>,  $\overline{u} \simeq 1 \times 10^5$  cm/s, 由图 4 得  $K_1$ =  $K_2 = 0.20_{\circ}$ 

由实验条件计算得有关粒子的浓度(分子/cm<sup>3</sup>)如下:

实验1:

=K

 $[NH_3] = 0.114 \times 10^{16};$   $[DF] = 4.41 \times 10^{16};$   $[HF] = 1.09 \times 10^{16},$ 2.

实验 2:

$$\begin{split} [\mathrm{NH}_3] = 0.532 \times 10^{16}; \\ [\mathrm{DF}] = 4.25 \times 10^{16}; \\ [\mathrm{HF}] = 1.05 \times 10^{16} \end{split}$$

由以上数据可求得

 $k_{\rm NH_s} = 1.6 \times 10^{-13} {\rm cm}^3/$ 分子·s;

 $k_{DF} = 3.6 \times 10^{-13} \text{ cm}^3/分子 \cdot \text{s}_{\circ}$ 

我们在几次实验中将 H<sub>2</sub> 代替燃烧室中 的 D<sub>2</sub>, 而保持各工质流量不变, 结果表明 NF $b^{1}\Sigma^{+} \rightarrow X^{3}\Sigma^{-}$ 的衰减过程几乎完全不变。 从而证明 HF 粒子对 NF( $b^{1}\Sigma^{+}$ )的猝灭速率 基本上和 DF 粒子相同。

框长清、逢景科、李明盛、闵祥德等同志 参加了实验工作,王会同志对实验提出了有 益的建议,谨致谢意。

#### 参考 文 献

- [1] M. A. A. Clyne, I. F. White; Chem. Phys. Lett., 1970, 6, 465.
- [2] J. M. Herbolin, N. Cohen; Chem. Phys. Lett., 1973, 20, 605.
- [3] J. A. Betts, J. F. Friichtenicht; AFWL-TR-75
   -289 (ADA0310 10, July 1976).
- [4] W. Hack, O. Horie; Chem. Phys. Lett., 1981, 82, 327.
- [5] S. N. Suchard; Spectroscopic Data, Vol. 1 Heteronuclear Diatomic Molecules part B (IFI/ Plenum. New York-Washington-London, 1975), pp. 701-705.

# 中国光学学会科普委员会第一届第二次 全体会议在成都召开

中国光学学会科普委员会于1984年11月22日 至26日在四川成都召开了第一届第二次全体会议。 会议认真总结了中国光学学会科普委员会成立两年 来的成绩。两年来的工作已初步建立了科普工作的 组织,组成了一个科普宣传网;在科普委员会周围已 发现和培养了一批科普工作的积极分子,形成了一 支科普工作的队伍。两年来成绩的取得是科普委员 会遵循了"求实"精神,把各项工作落实到实处,坚持 了"大家事大家办",发动各省、市光学学会科普组织 和科普积极分子都来做科普工作。

会议还通过明年改选科普工作委员会, 召开科 普工作积极分子和先进集体表彰大会的决议。

